

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA		
Nazwa modułu/przedmiotu Ochrona własności intelektualnej		Kod 1011101361011100509
Kierunek studiów Inżynieria zarządzania - studia stacjonarne I	Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) ogólnoakademicki	Rok / Semestr 3 / 6
Ścieżka obieralności/specjalność -	Przedmiot oferowany w języku: polski	Kurs (obligatoryjny/obieralny) obligatoryjny
Stopień studiów: I stopień	Forma studiów (stacjonarna/niestacjonarna) stacjonarna	
Godziny Wykłady: 15 Ćwiczenia: - Laboratoria: - Projekty/seminaria: -		Liczba punktów 2
Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny) inny		(ogólnouczelniany, z innego kierunku) ogólnouczelniany
Obszar(y) kształcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki		Podział ECTS (liczba i %)
Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:		
dr Jakub Pawlak email: jakub.pawlak@put.poznan.pl tel. 61 665 33 89 Wydział Inżynierii Zarządzania ul. Strzelecka 11 60-965 Poznań		
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:		
1	Wiedza:	Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz zarządzania
2	Umiejętności:	Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne
3	Kompetencje społeczne	Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Cel przedmiotu:		
Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej obszaru ochrony własności intelektualnej w gospodarce rynkowej, Polski i Unii Europejskiej		
Efekty kształcenia i odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia		
Wiedza:		
1. Zna metody i narzędzia zbierania danych, ich przetwarzania oraz selekcji i dystrybucji informacji - [K2A_W11]		
2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - [K2A_W19]		
Umiejętności:		
1. Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz regułami prawnymi, etycznymi i zawodowymi w zakresie ochrony własności intelektualnej - [K1A_U05]		
Kompetencje społeczne:		
1. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i pracę zespołu w kontekście ochrony własności intelektualnej - [K1A_K2]		
Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia		
Ocena formująca: na podstawie odpowiedzi na pytania dotyczące materiału omówionego na poprzednich wykładach		
Ocena podsumowująca: na podstawie pisemnego testu wyboru		
Treści programowe		
Podstawowe akty prawne: prawo własności przemysłowej i prawo autorskie - ochrona własności intelektualnej. Podstawowe instytucje systemu: urzędy patentowe, WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej). Wynalazki = innowacje, innowacje. Rola uniwersytetów(szkół wyższych) i państwa we wspieraniu rozwoju i ochronie własności intelektualnej. Integracja europejska a podstawowe problemy, wyzwania związane z ochroną własności intelektualnej (patent europejski).TRIPS i ACTA. Jednolity Patent Europejski		

Literatura podstawowa: 1. M. Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Warszawa 2010; 2. L. Krzyżanowski (red), Ochrona Własności Intelektualnej. Prawo prasowe, 2016 3. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008. 4. G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010.		
Literatura uzupełniająca: 1. P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010. 2. Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Wolters Kluwer 2010 /fragmenty/		
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta		
Czynność		Czas (godz.)
1. Wykład		15
2. Konsultacje		15
3. Przygotowane do egzaminu - Egzamin		5
Obciążenie pracą studenta		
forma aktywności	godzin	ECTS
Łączny nakład pracy	30	2
Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem	25	2
Zajęcia o charakterze praktycznym	0	0